

2024年度 粒子・流体プロセス部会技術賞候補推薦募集

2024年度の粒子・流体プロセス部会技術賞候補の推薦を募集いたします。

1. 目的

粒子・流体プロセス部会では、粒子・流体プロセスに関連した技術に関して特にすぐれた業績のあった者を表彰することによりその成果を讃えるとともに本部会会員の意識の高揚をはかることを目的として粒子・流体プロセス部会技術賞を設けます。

2. 推薦対象

粒子・流体プロセスに関連した新規性、有用性の高い技術で、実用化あるいは実用化に近い段階まで達しており、その実用化により社会的にインパクトの大きな装置、システム、プラントなどの開発に貢献した者とし、その基本原理の発明者、あるいは開発者の個人または5名以内の共同研究・開発者に授与します。ただし、受賞候補者の中には本部会会員（個人会員・法人会員・特別会員・名誉会員）を含む必要があります。

3. 対象とする期間

主として過去1年間に公表された技術を対象とします。ただし、長期にわたる技術開発や特別の事由がある場合はこの限りではありません。

4. 応募方法

応募は粒子・流体プロセス部会会員（個人会員・法人会員・特別会員）の推薦によりますが、自薦・他薦は問いません。

5. 提出書類

推薦者は「粒子・流体プロセス部会技術賞」受賞候補者推薦用紙に記入し、下記の部会技術賞担当幹事へ提出して下さい。また、推薦された候補者は、対象となる技術の説明書を作成し、印刷物もしくは電子ファイルにつきましても技術賞担当幹事へ郵送もしくは電子メールの添付として提出して下さい。説明書は、A4用紙3枚以内とします。また、参考になる資料(对外発表のコピーなど)があれば、5部添付してください。E-mailによる提出の場合はpdfファイルとしても結構です。

6. 応募締切

2024年10月7日(月)必着

7. 問い合わせ先・提出先

〒599-8531

大阪府堺市中区学園町1-1

大阪公立大学 工学研究科 化学工学分野

岩崎 智宏（部会技術賞担当幹事）

Tel : 072-254-9307

E-mail : tomohiro.iwasaki@omu.ac.jp